

2025年第72回春季講演会 座長氏名表(1)

分科番号及び名称	3月14日(金)		3月15日(土)		3月16日(日)		3月17日(月)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
S シンポジウム								
NT1【一般公開】就活生必見！あなたならできる半導体のイノベーション ～創造力で新しい時代を～				K103 為近 恵美(横浜国大)				
NT2【一般公開】理工系人材の枯渇危機をどう乗り越えるか?! -15歳からのキャリアパスを考える-						K201 渡邊恵理子(電通大)		
T1 誤り耐性量子コンピュータへの新技術		K103 齊藤 志郎(NTT) 大岩 頭(阪大)						
T2 グリーンファブの未来を拓く：持続可能なものづくりへの挑戦				K206 青野 真士(Amoeba Energy) 中川 真一(SCREEN)				
T3 固体量子ビットを用いた量子科学技術の最前線				K207 早瀬 潤子(慶大) 森下 弘樹(東北大)				
T4 地中、水中、生体内、実装した電界感応技術の全員集合が社会を進展			K204 廣田 恵(産総研)	K204 廣田 恵(産総研)				
T5 非大都市圏に向けた科学・エネルギー教育の展開				K205 小栗 和也(東海大) 長谷川 誠(誠科技大)				
T6【一般公開】音と応用物理のコラボレーション					K204 近藤 淳(静大)	K204 松谷 晃宏(東京科学大)		
T7 化合物半導体を用いた蛍光体開発の現状と展望	K201 越水 正典(静岡大) 藤本 裕(東北大)							
T8 植物RIイメージング技術の開発と農業への応用								K201 河地 有木(量研)
T9 応用物理の交差点：ガラスとレーザープロセスの新展開				K201 谷 峻太郎(東大) 伊藤 佑介(東大)				
T10 革新的フォトニクスが拓く光科学の最前線						K103 片山 郁文(横国大) 三宮 工(科学大) 田中 耕一郎(京大)		
T11 放射光利用による先端材料研究開発			K203 組頭 広志(東北大)	K203 小川 修一(日大) 吹留 博一(東北大) 永村 直佳(物材機構)				
T12 生物・有機分子ダイナミクスにインスパイアされたセンサ・アクチュエータ機能と開発秩序				K202 神吉 輝夫(阪大) 浅川 直紀(群馬大)				
T13 次世代トランジスタに向けた新規機能性酸化半導体チャネル材料・デバイス・作製技術の新展開						K203 組頭 広志(東北大) 松野 丈夫(阪大)		
T14 プラズマ活性溶液とその応用				K102 石川 健治(名大) 田中 宏昌(名大) 谷出 敦(SCREEN)				
T15 原子層プロセス (ALP: Atomic Layer Process) の解析技術と応用技術					K202 浜口 智志(阪大) 霜垣 幸浩(東大)	K202 百瀬 健(熊本大) 唐橋 一浩(阪大)		
T16 磁気・スピンをみるイメージング技術を駆使したマグネテックス・スピントロニクスの新展開						K102 安藤 裕一郎(阪公大) 野村 光(東北大)		
T17 高温超伝導体の新しい潮流 ～銅酸化物を超える材料は現れるのか?～		K206 高野 義彦(物材機構) 今井 良宗(東北大)						
T18 有機半導体・ペロブスカイトデバイスの最先端計測	K204 宮寺 哲彦(産総研) 柳田 真利(物材機構)	K204 福田 憲二郎(理研) 小笠 剛(兵庫県立大)						
T19 ナノテクノロジーを駆使したバイオセンサーと2次元材料の最前線 -ヒト感染性ウイルスを迅速に検出可能な グラフエネFETセンサーによるパンデミックのない社会の実現-		K205 松本 和彦(阪大) 牛場 翔太(村田製作所)						
T20 有機エレクトロニクス技術の現状と将来展望							K204 馬場 暁(新潟大)	K204 青木 裕介(三重大)
T21 多元系発光材料の新展開 -カルコバライトからペロブスカイトまで-		K203 池田 茂(甲南大) 野瀬 嘉太郎(京大)						
T22 次世代半導体創生に向けた研究・人材育成活動シンポジウム		Y1311 最上 徹(産総研) 品田 高宏(東北大) 堀 敦(東京科学大)						
T23 IoT社会への進展を支える半導体産業のコア技術～融合と多様化～		K101 後藤 正英(NHK技研) 島村 俊重(NTTイノベーションデバイス) 岡本 有貴(産総研)						
T24【一般公開】実装技術アラカルトⅡ：最先端半導体実装技術と将来展望				K101 木下 啓蔵(アイオーコア) 井上 史大(横国大)				
T25 極限環境デバイス				Y1311 鎌田 功穂(電中研) 田中 亮(富士電機)				
T26 極薄物質で本当に良いセンサーができるのか?～ナノチューブ・二次元材料を用いた分子センシングの現状と課題～						K101 野内 亮(大阪公立大) 守谷 頼(東大)		
T27 カーボンニュートラルを実現する半導体低消費電力化技術の最前線						K205 小林 正治(東大) 竹中 充(東大) 野村 政宏(東大)		
T28 ナノスケール熱輸送現象と制御の最前線							K205 丸山 茂夫(東大)	K205 野村 政宏(東大)
T29 マテリアルデータベースの新展開 -知識を蓄積・抽出・俯瞰する-		K102 知京 豊裕(物材機構) 富谷 茂隆(奈良先端大)						
FS フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」								
FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」					K306 高 相圭(株式会社村田製作所) 吉川 宣史(Rapidus)	K306 太田 健介(ソニーセミコンダクタソリューションズ) 丸亀 孝生(北大)	K306 宮澤 俊之(富士通研) 大平 和哉(東芝)	K306 橋本 俊和(NTT) 手塚 勉(Rapidus)

2025年第72回春季講演会 座長氏名表(2)

分科番号及び名称	3月14日(金)		3月15日(土)		3月16日(日)		3月17日(月)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
KS 研究会セッション								
KS.1 固体量子センサ研究会						K503 安 東秀(北陸先端大) 増山 雄太(量子科学 技術研究開発機構)		
CS.4 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ研究会 のコードシェア							K502 岩崎 孝之(東工大) 小野田 忍(産研機構)	K502 早瀬 潤子(慶大) 佐々木 健人(東大)
KS.2 量子情報工学研究会	K103 藤田 高史(阪大)		K406 山下 太郎(東北大) 越野 和樹(東京科学大 学)	K406 廣川 真男(九大) 大岩 顕(阪大)				
1 応用物理学一般								
1.1 応用物理一般・学際領域	K205 藤川 知栄美(東海大)							
1.2 教育		K310 羽瀨 仁恵(岐阜高専)						
1.3 新技術・複合新領域			K205 松谷 晃宏(東京科学 大)					
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	K209 藤井 克司(理研) 内田 ヘルムート 貴大 (東海大)	K209 小栗 和也(東海大)						
1.5 計測技術・計測標準							K209 安田 正美(産総研)	K209 石渡 尚也(産総研)
1.6 超音波				K210 近藤 淳(静大) 鈴木 雅規(山梨大)				
2 放射線								
2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価			K502 白鳥 大毅(東理大)	K502 渡辺 賢一(九大) 木村 大海(産総研)	K502 豊川 秀訓(Spring-8)	K502 越水 正典(静岡大) 竹刈 優馬(宇都宮大)		
2.2 発生装置・検出器開発・計測技術						K501 藤原 健(産総研) 島添 健次(東大) 北山 佳治(原子力機 構)	K201 黒澤 俊介(東北大) 富田 英生(名大)	
CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.4 イ オンビーム一般のコードシェア						K507 瀬木 利夫(京大) 後藤 康仁(京大) 松崎 浩之(東大) 武山 美麗(山形大)		
2.4 ライフサイエンス・医療・宇宙地球環境・放射線教育		K502 古場 裕介(量研機構) 有元 誠(金沢大)						
3 光・フォトンクス								
3.1 光学基礎・光学新領域		K305 尾松 孝茂(千葉大) 上杉 祐貴(東北大) 田中 嘉人(北大) 高橋 哲(東大)	K305 瀬戸浦 健仁(兵庫県立 大) 新家 寛正(東北大)	K305 小澤 祐市(東北大) 藤井 稔(神戸大) 納谷 昌之(納谷ラボ)				
3.2 情報フォトンクス・画像工学			K508 島野 健(日立)	K508 米田 成(神大) 深津 晋(東大) 吉田 周平(近大)				
3.3 生体・医用光学			K306 西沢 望(北里大理) 中野 和也(成蹊大学)	K306 松浦 祐司(東北大) 西澤 典彦(名大)				
3.4 レーザー装置・材料	K309 佐藤 庸一(理研) 野邑 寿仁重(日大)	K309 戸倉川 正樹(電通大) 鈴木 将之(同志社大) 古瀬 裕章(物材機構)						
3.5 超高速・高強度レーザー		K308 佐藤 駿丞(筑波大) 福田 拓未(沖縄科学技 術大学院大学)	K308 時田 茂樹(京大) 坂谷 治郎(東大)	K308 鈴木 隆行(明治大学) 藤井 瞬(慶応大学)				
3.6 レーザープロセス					K506 大越 昌幸(防衛大) 伊藤 佑介(東大)	K506 和田 裕之(東工大) 松尾 繁樹(芝浦工大) 宮地 悟代(農工大) 富田 卓朗(徳島大)	K506 長谷川 智士(宇都宮 大) 西山 宏昭(山形大)	
3.7 光計測技術・機器	K304 小山 勇也(千葉工大)	K304 田中 洋介(農工大) 水野 洋輔(横国大) 浅野 元紀(NTT)	K304 加藤 峰士(電通大) 南川 丈夫(阪大)	K304 加藤 峰士(電通大)				
3.8 テラヘルツ全般		K504 宮本 克彦(千葉大) 有川 敬(兵庫県立大 学)	K504 鈴木 左文(東工大)	K504 林 伸一郎(情通機構) 縄田 耕二(東北工大) ドブコ アリアン(東京 科学大)				
3.9 光量子物理・技術			K309 田島 俊之(京大)	K309 松田 信幸(東北大)				
3.10 フォトニック構造・現象		K505 浅野 卓(京大) 太田 泰友(慶大) 角倉 久史(NTT)	K505 高橋 和(阪公大) 滝口 雅人(NTT)	K505 石崎 賢司(京大) 森竹 勇斗(東工大)				
CS.2 3.10 フォトニック構造・現象、3.13 シリコンフォ トンクス・光電融合集積・光制御のコードシェア				K505 テ ソイサ メーナカ(京 大) 川原 啓輔(横国大)				
3.11 ナノ領域光科学・近接場光学	K506 田口 敦清(北大) 杉田 篤史(静岡大)	K506 元垣内 敦司(三重大) 松井 裕章(東大) 南川 丈夫(阪大)	K506 酒井 優(山梨大) 富田 将司(NTT)	K506 岩見 健太郎(農工大) 井村 考平(早大) 石井 晋(物材機構)		K508 西郷 甲矢人(長浜バイ オ大) 岡村 和弥(中部大)		
3.12 半導体光デバイス						K309 石川 靖彦(豊橋技科 大) 梅沢 俊匡(情通機構)	K309 荒井 昌和(宮崎大) 下村 和彦(上智大)	
3.13 シリコンフォトンクス・光電融合集積・光制御					K305 渡邊 俊夫(鹿児島大)	K305 北 翔太(NTT) 唐 睿(東大)	K305 高 昂(産総研)	K305 北 智洋(早大) 宮武 悠人(東京大学)
CS.2 3.10 フォトニック構造・現象、3.13 シリコンフォ トンクス・光電融合集積・光制御のコードシェア				K505 テ ソイサ メーナカ(京 大) 川原 啓輔(横国大)				
3.14 Optics and Photonics English Session		K508 西山 伸彦(東京科学 大) 姜 海松(九大)						

2025年第72回春季講演会 座長氏名表(3)

分科番号及び名称	3月14日(金)		3月15日(土)		3月16日(日)		3月17日(月)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
6 薄膜・表面								
6.1 強誘電体薄膜			K503 内田 寛(上智大)	K503 吉田 慎哉(芝浦工大) 江原 祥隆(防衛大学 校)				
CS.3 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア		K503 柴山 茂久(名大) トープラサートホン カシ ディット(東大)						
6.2 カーボン系薄膜		K403 山田 英明(産総研) 片宗 優貴(九工大) 市川 公通(金沢大)			K403 針谷 達(岐阜大)			
CS.4 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ研究会 のコードシェア							K502 岩崎 孝之(東工大) 小野田 忍(量研機構)	K502 早瀬 潤子(慶大) 佐々木 健人(東大)
6.3 酸化物エレクトロニクス	K502 若林 勇希(NTT)				K203 井上 悠(産総研)		K501 山原 弘靖(東大)	K501 井手 啓介(東工大)
6.4 薄膜新材料						K504 中野 匡規(芝浦工大) 片山 司(北大)	K504 岡 大地(都立大)	
CS.5 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム 関連新技術のコードシェア	K507 光原 圭(コベルコ科研) 鈴木 真粧子(群馬大)	K507 田川 雅人(神戸大) 吉越 章隆(原子力機 構) 光原 圭(コベルコ科研) 津田 泰孝(日本原子力 研究開発機構)						
6.6 プローブ顕微鏡					K504 大塚 洋一(阪大)		K503 横田 泰之(理研)	K503 一井 崇(京大) 杉本 宜昭(東大)
7 ビーム応用								
7.1 X線技術							K507 米山 明男(九州シンクロ トロン光研究センター) 石野 雅彦(量研機構)	
7.2 電子ビーム応用			K507 石田 高史(名大)	K507 村上 勝久(産総研) 川久保 貴史(香川高 専)				
7.3 微細パターン・微細構造形成技術								K507 山本 治朗(日立) 谷口 淳(東理大)
CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.4 イオン ビーム一般のコードシェア						K507 瀬木 利夫(京大) 後藤 康仁(京大) 松崎 浩之(東大) 武山 美麗(山形大)		
CS.5 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム 関連新技術のコードシェア	K507 光原 圭(コベルコ科研) 鈴木 真粧子(群馬大)	K507 田川 雅人(神戸大) 吉越 章隆(原子力機 構) 光原 圭(コベルコ科研) 津田 泰孝(日本原子力 研究開発機構)						
8 プラズマエレクトロニクス								
8.1 プラズマ生成・診断							K303 堤 隆嘉(名大)	K303 竹田 圭吾(名城大)
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理							K304 北嶋 武(防衛大) 針谷 達(岐阜大)	K304 谷出 敦(SCREEN) 齋 世男(名大)
8.3 プラズマナノテクノロジー	K201 八田 章光(高知工科大)							
8.4 プラズマライフサイエンス					K303 栗田 弘史(豊橋技科大) 柳生 義人(九大)	K303 柳川 由紀(千葉大) 坪山 祥子(東京理科大)		
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野						K304 呉 準席(阪公大) 小野 亮(東京大学)		
8.6 Plasma Electronics English Session						K304 呉 準席(阪公大)		
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演			K102 古閑 一憲(九大)					
9 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体						K307 森本 貴明(防衛大) 松尾 拓紀(熊本大) 萩原 学(慶大) 高木 優香(東京理科大)		
9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート			K307 加納 伸也(産総研) 高橋 綱己(東大)					
9.3 ナノエレクトロニクス					K307 今井 茂(立命館大) 知田 健作(NTT)			
9.4 熱電変換				K307 中村 芳明(阪大) 末國 晃一郎(九大) 永岡 章(宮崎大)	K309 石部 貴史(阪大)			
9.5 新規機能材料・新物性								K307 宇佐美 雄生(九工大) 栗岡 智行(東京科学大 学)
10 スピントロニクス・マグネティクス								
10.1 新物質・新規創成 (作製・評価技術)	K302 磯上 慎二(物材機構)		K303 小山 知弘(阪大) 首藤 浩文(物材機構)	K303 三木 颯馬(東北大)				
10.2 スピン基礎技術・萌芽的デバイス技術	K303 野崎 友大(産総研)	K303 山田 貴大(東工大) 日置 友智(東大)						
10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術		K302 河野 竜平(東北大) 山野井 一人(慶應義塾 大)						
10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス								K102 岡林 潤(東大) ナム ナムハイ(科学大)
10.5 磁場応用					K102 高橋 弘紀(東北大) 久住 亮介(森林総研)			

2025年第72回春季講演会 座長氏名表(4)

分科番号及び名称	3月14日(金)		3月15日(土)		3月16日(日)		3月17日(月)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
11 超伝導								
11.1 基礎物性			K209 小久保 伸人(電通大)	K209 狹野 拓(産総研) 松本 凌(物材機構) 飯田 和昌(日大)				
11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長						K206 尾崎 壽紀(開学大) 寺西 亮(九大)		
11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用					K206 馬渡 康徳(産総研) 元木 貴朗(青学大)			
11.4 アナログ応用および関連技術						K209 明連 広昭(埼玉大) 三木 茂人(情通機構) 武田 正典(静大)		
11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用					K209 田中 雅光(名大) 知名 史博(産総研)			
12 有機分子・バイオエレクトロニクス								
12.1 作製・構造制御		K406 松原 亮介(静大) 三浦 康弘(浜松医科大) 廣芝 伸哉(大阪工大)						
12.2 評価・基礎物性		K404 藤井 慎太郎(東京科学大) 三坂 朝基(阪大)	K404 赤池 幸紀(産総研) 福谷 圭祐(分子研)	K404 細貝 拓也(産総研) 吉田 弘幸(千葉大) 三柴 健太郎(都産技研)				
12.3 機能材料・萌芽的デバイス					K406 長尾 祐樹(北陸先端大)	K406 増原 陽人(山形大) 小寝 剛(兵庫県立大)	K406 伊東 良太(秋田県立大) 久野 恭平(東京科学大)	K406 衛 慶頓(産総研) 堀家 匠平(神戸大)
12.4 有機EL・トランジスタ						K404 深川 弘彦(千葉大) 笹部 久宏(山形大)		K404 三成 剛生(物材機構) 渡邊 駿一郎(理研)
12.5 有機・ハイブリッド太陽電池			K405 森 裕樹(岡山大) 中野 恭兵(理研)	K405 久保 貴哉(東大) 五月女 真人(東大) 山中 混大(広島大学)	K405 神田 広之(産総研) 松尾 豊(名大)	K405 松島 敏則(九大) 大北 英生(京大) 西久保 綾佑(阪大)		K405 白井 康裕(物材機構) チョン ミンア(京大)
CS.6 タンデム太陽電池 (12.5 有機・ハイブリッド太陽電池, 13.9 化合物太陽電池, 16.3 シリコン系太陽電池のコードシェア)								
12.6 ナノバイオテクノロジー						K402 大城 敬人(阪大) 有馬 祐介(九大) 早水 裕平(東京科学大)	K402 手老 龍吾(豊橋技科大) 星野 隆行(名大)	K402 住友 弘二(兵庫県立大) 松木 伸行(神奈川大)
CS.7 12.6 ナノバイオテクノロジー, 12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア					K402 坂田 利弥(東大) 菅麻 浩司(芝浦工大)			
12.7 医用工学・バイオチップ				K403 竹原 宏明(東大) 宮廻 裕樹(東大) 檜森 匠吾(NTT)		K403 野田 俊彦(豊橋技科大) 山本 英明(東北大) 笹川 清隆(奈良先端大)	K403 木野 久志(九大) 郭 媛元(東北大)	K403 高橋 一浩(豊橋技科大) 関口 寛人(豊橋技科大) 崔 容俊(豊橋技科大)
CS.7 12.6 ナノバイオテクノロジー, 12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア					K402 坂田 利弥(東大) 菅麻 浩司(芝浦工大)			
12.8 特定テーマ: 有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御			K402 宮寺 哲彦(産総研) 山田 泰裕(千葉大)	K402 増原 陽人(山形大) 千葉 貴之(山形大学)				
13 半導体								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション			K509 蓮沼 隆(筑波大)	K509 森 伸也(阪大)				
13.2 探索的材料物性・基礎物性	K210 久米 徹二(岐阜大) 坂根 駿也(茨城大)	K210 寺井 慶和(九工大) 原 康祐(奈良先端大)						
13.3 絶縁膜技術							K202 渡邊 孝信(早大)	K202 女屋 崇(東大)
CS.3 6.1 強誘電体薄膜, 13.3 絶縁膜技術, 13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア		K503 柴山 茂久(名大) トーフサートボン カン ディット(東大)						
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術					K103 東 清一郎(広島大) 藤井 知(沖縄高専)		K103 葉 文昌(島根大) 岡田 電弥(琉球大)	K103 米谷 玲童(東大) 呉 研(東工大)
13.5 デバイス/配線/集積化技術	K101 中塚 理(名大)		K101 山端 元音(NTT物性研)		K508 川野 連也(東大)		K101 若林 整(東京科学大)	K101 松川 貴(産総研)
CS.3 6.1 強誘電体薄膜, 13.3 絶縁膜技術, 13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア		K503 柴山 茂久(名大) トーフサートボン カン ディット(東大)						
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス							K302 長谷川 尊之(阪工大)	K302 中岡 俊裕(上智大) 太田 竜一(NTT)
13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価			K403 細井 卓治(開学大)		K301 岡本 大(富山県立大) K302 加藤 有行(長岡技科大)	K301 細井 卓治(開学大) K301 谷田部 然治(熊本大)		K301 小谷 淳二(住友電工)
13.8 光物性・発光デバイス								
13.9 化合物太陽電池			K302 荒木 秀明(長岡高専)	K302 渡辺 健太郎(東大)				
CS.6 タンデム太陽電池 (12.5 有機・ハイブリッド太陽電池, 13.9 化合物太陽電池, 16.3 シリコン系太陽電池のコードシェア)							K405 石河 泰明(青学大) 増田 淳(新潟大) 千葉 恭男(産総研)	

2025年第72回春季講演会 座長氏名表(5)

分科番号及び名称	3月14日(金)		3月15日(土)		3月16日(日)		3月17日(月)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
15 結晶工学								
15.1 バルク結晶成長							K310 横田 有為(東北大)	
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶								K310 田橋 正浩(中部大)
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎					K310 間野 高明(物材機構) 石川 史太郎(北大)	K310 西永 慈郎(産総研)		
15.4 III-V族窒化物結晶	K401 市川 修平(阪大) 小田 将人(和歌山大)	K401 齋藤 義樹(豊田合成) 松田 祥伸(京大) 奥野 浩司(豊田合成)	K401 前田 拓也(東大) 宇佐美 茂佳(阪大)	K401 本田 善央(名大) 久志本 真希(名大) 嶋 紘平(東北大) 飯田 一喜(豊田合成)	K401 谷川 智之(阪大) 室谷 英彰(徳山高専)	K401 石井 良太(京大) 今井 大地(名城大) 大西 一生(三重大)	K401 関口 寛人(豊橋技科大)	
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶			K310 有元 圭介(山梨大)	K310 松村 亮(物材機構)				
15.6 IV族系化合物 (SiC)		K402 児島 一聡(産総研)						
15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	K306 鈴木 秀俊(宮崎大) 鳥越 和尙(SUMCO) 神山 栄治(GWJ)	K306 平野 愛弓(東北大)						
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス							K308 本間 剛(長岡技科大) 岸 哲生(東工大)	K308 須藤 祐司(東北大) 伊 友(群大)
16.2 エナジーハーベスティング					K205 藤田 孝之(兵庫県立大)			
16.3 シリコン系太陽電池					K308 黒川 康良(名大) 宮島 晋介(東工大)	K308 立花 福久(産総研) 河野 悠(立命館大)		
CS.6 タンデム太陽電池 (12.5 有機・ハイブリッド太陽電池, 13.9 化合物太陽電池, 16.3 シリコン系太陽電池のコードシェア)							K405 石河 泰明(青学大) 増田 淳(新潟大) 千葉 恭男(産総研)	
17 ナノカーボン・二次元材料								
17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料		K207 丸山 隆浩(名城大) 大矢 剛嗣(横国大)						
17.2 グラフェン			K207 臼比野 浩樹(関学大)		K207 黄 晋二(青学大)			
17.3 層状物質		K301 岡田 晋(筑波大) 桐谷 乃輔(東大)	K301 若林 克法(関学大)	K301 青木 伸之(千葉大)	K101 毛利 真一郎(立命館大)		K102 根岸 良太(東洋大)	
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」								
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」					Y1311 相川 慎也(工学院大)	Y1311 大島 孝仁(物材機構) 宇野 和行(和歌山大)	Y1311 姚 永昭(三重大)	Y1311 河村 貴宏(三重大)
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」								
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」			K501 八木 貴志(産総研)	K501 中村 芳明(阪大) 野村 政宏(東大) 馬場 寿夫(JST)				
23 合同セッションN「インフォマティクス応用」								
23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」					K505 旭 良司(名大) 米澤 拓孝(PFCC)	K505 桂 ゆかり(物材機構) 五十嵐 康彦(筑波大) 室賀 駿(産総研)	K505 斎掛 健太郎(名大) 知宗 豊裕(物材機構)	K505 小嗣 真人(東理大) 志賀 元紀(東北大)